

PIB법을 이용한 대면적 HgI_2 검출기의 I-V 특성평가

김경진, 박지군, 강상식, 차병열, 조성호, 신정욱, 문치웅*, 남상희*

인제대학교 의용공학과, 인제대학교 방사선영상 연구실*

I-V Measurements of large area HgI_2 X-ray detector produced by PIB method

Kyung-Jin Kim, Ji-Koon Park, Sang-Sik Kang, Byung-Youl Cha, Sung-Ho Cho, Jin-Yung Kim

Chi-Ung Mun*, Sang-Hee Nam*

Inje Uni. dept. BME, Inje Uni. Radiation image lab*.

Abstract : In this paper, we investigated electrical characteristics of the X-ray detector of mercuric iodide (HgI_2) film fabricated by PIB(Particle-In-Binder) Method on ITO substrates 17cm×20cm in size with thicknesses ranging from approximately 200 μm to 240 μm . In the present study, using I-V measurements, their electrical properties such as leakage current, X-ray sensitivity, and signal-to-noise ratio (SNR), were investigated. The results of our study can be useful in the future design and optimization of direct active-matrix flat-panel detectors (AMFPD) for various digital X-ray imaging modalities.

Key Words : mercuric iodide, PIB(Particle-In-Binder) Method, I-V measurements, digital X-ray imaging

1. 서 론

DR(Digital Radiography)은 아날로그 신호를 디지털화하여 영상을 획득하는 디지털 방사선 검출기로 영상 획득, 처리 및 전달이 용이하여 최근 몇 년간 급속히 발전하고 있다.

직접 방식의 광도전체 물질은 높은 X-선 흡수율을 가져야 하며 비저항과 광자효율이 높아서 높은 신호대 잡음비(SNR)을 획득할 수 있어야 한다. 이러한 광도전체 물질로는 CdTe, CdZnTe, a-Se, HgI_2 , PbI₂, BiI₃ 등이 있다. 복사기 등의 사용으로 물리적 특성에 대해서 잘 알려진 a-Se는 타 물질에 비하여 낮은 누설 전류, 뛰어난 공간 분해능 등의 장점을 가지고 있기 때문에 직접 방식의 광도전체로 많이 사용되고 있다. HgI_2 와 PbI₂는 a-Se에 비하여 상대적으로 높은 누설 전류를 가진다는 단점이 있지만 a-Se에 비하여 상대적으로 낮은 전압을 인가해 주며, X-선 에너지에 반응하여 높은 광 민감도를 가지기 때문에 직접 방식의 디지털 방사선 검출기의 이미지 디텍터로써 효용성을 가지고 있다.

대면적 a-Se X-선 검출기는 이미 의료기 시장에 적용되고 있으나 낮은 광 민감도와 고전압 요구에 따른 TFT의 효율저하의 문제점을 가지고 있다. 그리고 CdZnTe의 대면적 증착은 매우 높은 제조 온도(600°C) 때문에 TFT를 이용하기 어렵다는 문제를 가지고 있다.

본 연구에서는 직접방식 방사선 검출기의 광도전체로 연구되고 있는 HgI_2 를 PIB(Particle-In-Binder)법을 이용하여 진공증착보다 쉽게 대면적으로 제작하였으며, 구동전압에 대한 누설전류, X선에 대한 민감도, 응답특성 등을 측정, 비교함으로써 검출기로 성의 적용 가능성을 검증하고자 하였다.

2. 실 험

본 연구에서 사용된 HgI_2 는 Cerac 회사에서 제작된

99.9% 순도의 원료이다.

시편 제작을 위해 사용된 기기는 자체설계 및 제작된 PIB장비로써 이 장치는 시편 형성 시 상온(20°C)을 유지하였다. HgI_2 형성에 앞서 ITO(Indium Thin Oxide)를 DC sputtering 법을 이용하여 유리기판(corning glass, 17.5 X 21 cm²)에 코팅하였다. ITO가 코팅된 유리 기판위에 PIB(Particle-In-Binder)법으로 HgI_2 powder와 유기Binder를 교반하여 면적이 17.5 X 21 cm²의 HgI_2 층을 형성하였으며, 단일층 필름의 두께는 약 200 μm 이며, HgI_2 필름의 passivation 층을 증착하기 위해 PDS(Parlyene deposition System)-2060을 이용하여 parylene 층을 100Å의 두께로 증착 시켰다. 그 후 HgI_2 필름은 엑스-선 민감도와 검출신호를 높이기 위해 자체설계 및 제작된 건조 장치를 이용하여 50°C에서 건조하였다. 시편의 I-V 측정을 위한 상부 전극으로는 ITO(Cerac, 99.99%) wire로 10-6 Torr 정도에서 열 증착법으로 17 X 20 cm²의 면적으로 증착시켰다. 그림 1은 제작된 HgI_2 필름의 단면구조이다.

제작된 시편의 누설전류(dark current)의 측정을 위해 (EG & G 588, USA)를 이용하여 시편의 양단에 전압을 인가한 후, electrometer (Keithley 6517A)를 이용하여 미세 전류를 측정하였다. 그림 2은 누설전류를 측정하기 위한 실험의 개략도이다. 그리고 그림 3은 X-선 민감도를 측정하기 위한 실험의 개략도이다.

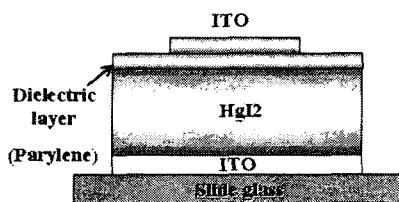


그림 1. HgI_2 단면 구조

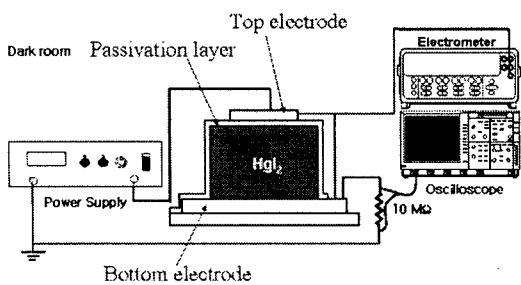


그림 2. 누설 전류 측정

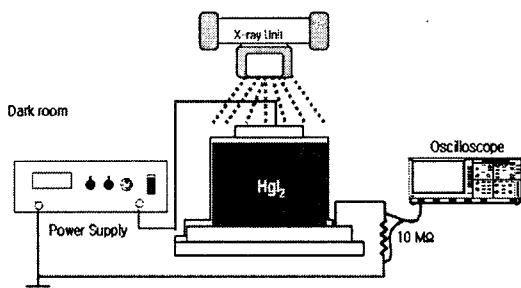


그림 3. X선 민감도 측정

3. 결과 및 검토

그림 4은 PIB법을 이용하여 제조된 대면적 HgI_2 검출기의 인가전압에 따른 누설전류를 나타낸 것이다. $1\text{V}/\mu\text{m}$ 일 때 $0.4 \text{ nA}/\text{cm}^2$ 로 직접방식 방사선 검출기가 요구하는 누설전류 $1\text{nA}/\text{cm}^2$ 이하의 값을 나타내고 있다. 이는 PIB 법의 Binder로 인해 낮은 누설전류 특성이 나타난 것이며 낮은 누설 전류로 인한 높은 검출 효율비를 제공한다.

그림 5는 PIB법을 이용하여 제조된 대면적 HgI_2 검출기의 인가전압에 따른 민감도를 나타낸 것이다. $1\text{V}/\mu\text{m}$ 일 때 $15 \text{ nC}/\text{mR}/\text{cm}^2$ 로 높은 값을 나타내고 있다. PIB법의 검출기 제조 시 HgI_2 와 Binder 사이에 Air Hole 영역이 존재하는데 이는 검출기의 효율을 낮아지게 하는 작용을 한다. 하지만 압력을 이용한 PIB법은 이를 줄여서 HgI_2 층의 밀도를 높여주어 우수한 민감도 검출 효율을 제공한다.

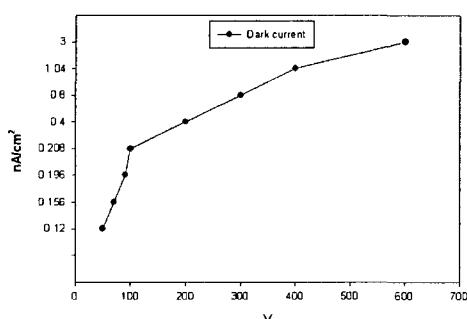


그림 4. 인가전압에 따른 누설전류

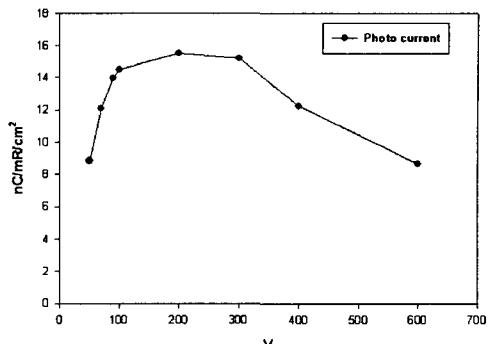


그림 5. 인가전압에 따른 민감도

4. 결 론

본 연구에서는 PIB법을 이용하여 대면적 HgI_2 검출기의 I-V특성 실험을 하였다. I-V특성 실험결과, $1\text{V}/\mu\text{m}$ 일 때 $0.4 \text{ nA}/\text{cm}^2$ 의 낮은 누설전류와 $1\text{V}/\mu\text{m}$ 일 때 $15 \text{ nC}/\text{mR}/\text{cm}^2$ 의 높은 민감도를 가졌다. 이는 직접 방식 방사선 검출기로써의 우수한 성능과 보다 쉽고 간단한 제조 공정의 검출기 제작을 가능하게 하는 결과이다.

차후 좀 더 향상된 PIB법의 최적화를 통해 좀 더 우수한 검출 효율의 검출기를 연구하고자 한다.

감사의 글

본 연구는 과학기술부 국가지정연구실 지원 (M1-0104-00-0149)에 의하여 수행되었습니다.

참고 문헌

- [1] M. Schieber, et al., Progress in polycrystalline- HgI_2 used for X-ray imaging detectors, Proceedings of IEEE Conference on Medical Imaging, Portland, OR, October 20.25, 2003.
- [2] G. Zentai, et al., Mercuric iodide medical imagers for low exposure radiography and fluoroscopy, Proceedings of SPIE Conference on Medical Imaging, San Diego, February 14.19, 2004.
- [3] G. Zentai, et al., Improved properties of PbI_2 X-ray imagers with tighter process control and using positive bias voltage, Proceedings of SPIE Conference on Medical Imaging, San Diego, 2004.
- [4] G. Zentai, et al., Detailed Imager Evaluation and Unique Applications of a New 20 cm² cm Size Mercuric Iodide Thick Film X-Ray Detector, Proceedings of SPIE.NDE, San Diego, 2003.